

такой перестройке О. р. при внесении внутрь малых локализов, вкраплений основан один из методов измерений распределения полей в О. р.

В прямоугл. О. р. поля имеют ячеистую структуру: любая высокая мода в них разбивается на «подмоды» типа TM_{111} , TE_{111} , или TE_{011} , как это показано на рис. 4. Низкие моды прямоугл. О. р. следует рассматривать в качестве элементарных. В технике довольно часто (но не всегда) О. р. используют в режиме одного колебания, обычно обладающего наивысшей собств. частотой.

Цилиндрический резонатор. С помощью плавных деформаций стенок О. р. можно проследить за топологически подобными изменениями структуры собств. мод.

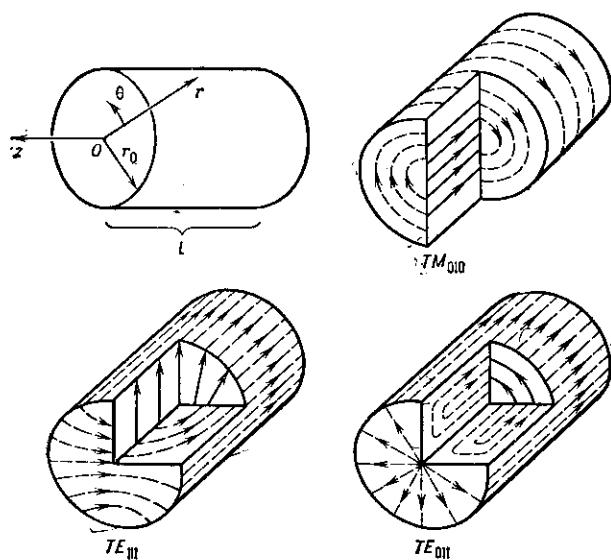


Рис. 5. Простейшие колебания (моды) в цилиндрическом объемном резонаторе. Распределение электрического (сплошные линии) и магнитного (пунктир) полей.

Так, осн. мода TE_{110} прямоугл. резонатора преобразуется в моду типа TM_{010} цилиндрического резонатора. Смена обозначений связана с тем, что в координатах θ , r , z (рис. 5) поле не зависит от координат θ и z . Строгие количеств. данные о частотном спектре и структуре собств. колебаний цилиндрического (и любого другого) резонатора удается получить только из непосредств. решения краевой задачи (1): в цилиндре радиусом r_0 и высотой l при $l < 2,04r_0$ мин. частоту имеет мода TM_{010} , $\omega_{010} = 2,4 \text{ c}/r_0 \sqrt{\epsilon\mu}$; с ростом l происходит смена осн. колебания, им становится мода TE_{111} ($H_z \neq 0$, $H_r \neq 0$, $E_r \neq 0$, $E_\theta \neq 0$), $\omega_{111}^2 = c^2 \epsilon^{-1} \mu^{-1} [(1,84/r_0)^2 + (\pi/l)^2]$. Среди собств. колебаний цилиндрического резонатора типа TE наиб. простой структурой обладает симметричная относительно оси z мода TE_{011} ($H_z \neq 0$, $H_r \neq 0$, $E_0 \neq 0$), $\omega_{011}^2 = c^2 \epsilon^{-1} \mu^{-1} [(3,83/r_0)^2 + (\pi/l)^2]$.

Хотя эта мода не является основной ($\omega_{111} < \omega_{011}$), её часто используют в практике благодаря более низким, чем у моды TE_{111} , потерям, связанным с неидеальностью стенок резонатора. Фигурирующие в ф-лах для собств. частот числа 1,84; 2,40; 3,83 являются корнями

ф-ции Бесселя и её производных: $J'_0(1,84) = 0$,

$J_0(2,40) = 0$, $J_1(3,83) = 0$.

На рис. 6 показана возможность последоват. трансформации цилиндрического резонатора в резонатор клистронного типа с гантелеобразным аксиальным сечением, к-рый можно рассматривать как экранированный LC -

контур, где конденсатор C и индуктивность L составляют единое целое.

Добротность резонатора. Реальные О. р. отличаются от идеальных О. р. прежде всего наличием потерь (в среде, заполняющей полость, и экранирующих стенах, а также в местах ввода и вывода энергии). Если потери в заполняющей среде распределены однородно, то они не вносят изменений в структуру отд. компонент полей, но превращают чисто действительные собств. частоты в комплексные: $\omega \rightarrow \omega_d + i\omega_m$; соответствующие моды становятся затухающими: $e^{i\omega t} \rightarrow e^{i\omega_d t - \omega_m t}$. Декремент затухания ω_m определяется путём замены в (3) и (5) $\epsilon \rightarrow \epsilon_d - i\epsilon_m$, $\mu \rightarrow \mu_d - i\mu_m$ и в случае малых потерь ($\epsilon_m \ll \epsilon_d$, $\mu_m \ll \mu_d$) равен $\omega_m = \omega_d (\epsilon_m/\epsilon_d + \mu_m/\mu_d)/2$. Поглощение в экранирующей оболочке, как правило, учитывают методом малых возмущений. Удобно использовать Леонтьевича граничное условие для тангенциальных составляющих полей E , H , к-рое фактически лишь слегка модифицирует краевую задачу (1). По методу малых возмущений рассчитывают обычно и влияние устройств ввода-вывода эл.-магн. энергии, связываю-

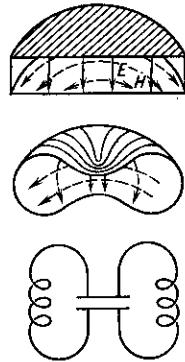


Рис. 6. Переход от цилиндрического резонатора к резонатору клистронного типа, в котором электрическое (сплошные линии) и магнитное (пунктир) поля пространственно разделены (как в колебательном контуре).

ящих объёмный резонатор с внешними системами.

По аналогии с LC -контурами качество О. р. часто характеризуют его добротностью Q . Добротность определяют либо по уширению резонансных линий, $Q = \omega/\Delta\omega = \omega_d/\omega_m$, либо как отношение запасённой в О. р. энергии W (средней за период колебаний $2\pi/\omega_d$) к мощности ср. потерь P : $Q = \omega_d W/P$. Последнее определение всегда требует уточнения, т. к. зависит от выбора «границ раздела» между областью, где энергия запасается, и областью, где она диссирируется.

В случае высокодобротных О. р. потери можно считать аддитивными и каждому их каналу поставить в соответствие свою (парциальную) добротность $Q_i \gg 1$. Так, добротность, связанная с поглощением в среде, равна $Q_1 = 2(\epsilon_m/\epsilon_d + \mu_m/\mu_d)^{-1}$, а добротность, связанная с поглощением в стенах, $Q_2 \sim V/S\delta$ (V — объём, S — поверхность полости, δ — толщина скин-слоя). Особую роль в теории О. р. играет добротность связи, или нагружённая добротность Q_3 , определяющая потери на излучение вовне. В режиме оптимального резонансного возбуждения величина Q_3 равна половине суммарной добротности: $Q_3 = Q/2$ ($Q^{-1} = \sum_i Q_i^{-1}$).

Поскольку любой О. р. является многомодовым, то следует иметь в виду, что по мере уменьшения Q уширение резонансных линий может стать сравнимым с расстоянием между соседними собств. частотами, к-рые по существу уже перестают быть таковыми. При этом О. р. утрачивает свои избирательные (резонансные) свойства. Мин. значения добротностей, при к-рых ещё можно говорить о резонансных эффектах, ~ 10 . Обычно добротности О. р. характеризуются значительно более высокими числами; напр., на осн. колебаниях в СВЧ-диапазоне они достигают 10^3 , а при применении сверхпроводящих экранов $\sim 10^6$ — 10^7 .

Как уже отмечалось, О. р. чаще всего используют на низших собств. частотах. Однако иногда необходимо работать с высокими модами, избегая паразитного возбуждения других, «нерабочих» мод. С данной проблемой, к-рую наз. проблемой селекции мод, приходится сталкиваться, напр., в электронике СВЧ, где в интересах повышения мощности часто объём резонатора стараются делать большим по сравнению с λ^3 .